06

## Структура, диэлектрические и оптические свойства *c*-ориентированных пленок SBN-50, выращенных на подложке Pt/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

© А.В. Павленко<sup>1,2</sup>, А.П. Ковтун<sup>1</sup>, С.П. Зинченко<sup>1,2</sup>, Д.В. Стрюков<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону, Россия <sup>2</sup> Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия E-mail: antvpr@mail.ru

## Поступило в Редакцию 16 февраля 2018 г.

Проведены исследования структуры, диэлектрических и оптических свойств тонких пленок сегнетоэлектрика-релаксора  $Ba_{0.5}Sr_{0.5}Nb_2O_6$ , выращенных методом высокочастотного RF-напыления в атмосфере кислорода на подложке  $Pt(111)/Al_2O_3$  (*c*-срез). Рентгеноструктурные исследования показали, что пленки  $Ba_{0.5}Sr_{0.5}Nb_2O_6$  являются *c*-ориентированными, параметры элементарной ячейки в тетрагональном приближении составили c = 3.949(1) Å и a = 12.38(1) Å. Установлено, что в объекте по сравнению с объемным материалом увеличивается температура перехода из сегнетоэлектрической в параэлектрическую фазу и возрастает оптическая анизотропия. Обсуждаются причины выявленных закономерностей.

DOI: 10.21883/PJTF.2018.11.46194.17257

Сегнетоэлектрические (СЭ) гетероэпитаксиальные тонкие пленки находят все более широкое применение в СВЧ-технике, микроэлектромеханических системах, элементах энергонезависимой памяти [1]. Твердые растворы (ТР) ниобата бария-стронция Sr<sub>x</sub>Ba<sub>1-x</sub>Nb<sub>2</sub>O<sub>6</sub> (SBN-x, где x — стехиометрический коэффициент) благодаря высоким значениям электрооптического коэффициента (в SBN-61 величина  $r_{33} = 245-1000 \text{ pm/V}$ ), пироэлектрического коэффициента (в SBN-75  $\gamma = 0.28 \,\mu\text{C/(cm}^2 \cdot \text{K})$ ) и низким потерям в СВЧ-диапазоне [2] являются перспективными материалами для отмеченных выше приложений. С увеличением содержания Sr в данных материалах температура

30

фазового перехода из тетрагональной СЭ-фазы (P4bm) в параэлектрическую (P4b2) снижается, при этом одновременно усиливается релаксорное поведение, которое, согласно предположению авторов [3], определяется статистикой заселения каналов А1 и А2 в структуре типа тетрагональных вольфрамовых бронз катионами Sr и Ba. В равновесной доменной структуре в случае монокристаллов "обычные" объемные сегнетоэлектрические домены ("иглы" длиной до 200-500 µm и диаметров  $2-10\,\mu$ m, параметры которых практически не зависят от состава) сосуществуют с приповерхностными наноразмерными доменами (их параметры сильно зависят от состава), а при приложении внешнего поля кристалл монодоменизируется [3,4]. В пользу этого свидетельствуют и результаты исследования температурной зависимости диффузного рассеяния нейтронов для SBN-60 [3]: при охлаждении в нулевом поле при фазовом переходе из параэлектрической в СЭ-фазу в объекте не возникает пространственно однородного полярного состояния, а происходит разбиение кристалла на нанодомены (ниже 320 К). Приложение электрического поля ~ 280 V/mm приводит к подавлению процесса формирования нанодоменов и возникновению в кристалле пространственно однородного полярного состояния. В тонких пленках SBN-х доменная структура и ее специфика практически не изучались. Кроме того, на данный момент, с нашей точки зрения, не совсем понятно, как проявляются релаксорные свойства ниобатов бария-стронция при переходе от крупнокристаллического состояния к тонкопленочному, так как механизмы роста, деформационные поля, интерфейсные явления на границе раздела пленка-подложка могут оказать сильное влияние на СЭ-свойства таких материалов, что делает актуальными исследования в данном направлении. Настоящая работа посвящена изучению структуры, диэлектрических и оптических свойств c-ориентированных пленок SBN-50 на подложках Pt(111)/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (0001).

Газоразрядное напыление пленок SBN на подложку Pt/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> проводилось методом высокочастотного RF-напыления в атмосфере кислорода [1,5]. Керамическая мишень TP состава  $Ba_{0.5}Sr_{0.5}Nb_2O_6$  изготовлена в отделе ИМНТ НИИ физики ЮФУ. Рентгенографические исследования выполнялись на дифрактометре ДРОН-3, снабженном интенсиметром ИР-2 с рентгеновской Си-трубкой (ЦКП ЮНЦ РАН). Температурные зависимости относительной диэлектрической проницаемости ( $\varepsilon'/\varepsilon_0$ ,  $\varepsilon_0$  электрическая постоянная) и тангенса угла диэлектрических потерь (tg  $\delta$ ) были получены с помощью LCR-метра Agilent 4980A.



**Рис. 1.**  $\theta$ -2 $\theta$ -рентгенограмма пленки SBN/Pt/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. На вставке — рентгенограмма  $\varphi$ -сканирования рефлекса 113<sub>*cube*</sub> Pt.

По результатам рентгеноструктурного анализа примесных фаз в объекте не выявлено. На рентгенограммах  $\theta - 2\theta$ -сканирования (рис. 1) присутствовали только отражения от плоскостей (001) пленки SBN-50, (111) электрода Рt и (0006) подложки Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Это свидетельствует о преимущественной ориентации кристаллографической оси [001] пленки SBN-50 и оси [111] пленки Рt вдоль нормали к плоскости подложки. При  $\varphi$ -сканировании рефлекса  $113_{cube}$  Pt (рис. 1, вставка) и 311 SBN-50 установлено, что пленка Pt осаждена эпитаксиально с гексагональной симметрией, а в SBN-50 оси а и b стохастически развернуты в плоскости подложки (пленка является с-ориентированной текстурой). Рассчитанные значения параметров элементарной ячейки пленки SBN-50 в тетрагональном приближении составили c = 3.949(1) Å и a = 12.38(1) Å, что указывает на растяжение элементарной ячейки SBN-50 вдоль оси с и сжатие в плоскости сопряжения с подложкой по сравнению с объемным образцом (c = 3.945(1) Å и a = 12.46(1) Å), т.е. степень тетрагональности элементарной ячейки увеличилась. Анализ уширения рентгеновской линии с помощью построения Вильямсона-Холла пока-



Рис. 2. Зависимости  $\varepsilon'/\varepsilon_0(T)$  (1) и tg  $\delta(T)$  (2) гетероструктуры Al/Cr/SBN/Pt/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> при  $T = 20-275^{\circ}$ C на частотах  $f = 10^3-10^5$  Hz.

зал, что размеры областей когерентного рассения достаточно велики (более 150 nm), поэтому уширение связано с наличием микродеформаций  $\varepsilon = \Delta c/c = 0.001$ .

На рис. 2 приведены зависимости  $\varepsilon'/\varepsilon_0(T)$  и tg  $\delta(T)$  гетероструктуры Al/Cr/SBN-50(001)/Pt(111)/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. При комнатной температуре в пленке  $\varepsilon/\varepsilon_0 = 2000-3000$  и tg  $\delta = 0.05-0.25$ . Видно, что в исследуемом образце наблюдается характерное для СЭ-релаксора поведение  $\varepsilon'/\varepsilon_0(T, f)$ и tg  $\delta(T, f)$ : при увеличении температуры в области сегнето-параэлектрического фазового перехода на данных зависимостях формируются частотно-зависимые максимумы при  $T = T_{\text{max}}$ , сдвигающиеся в область высоких температур по мере роста частоты. На основе зависимостей  $\varepsilon_0/\varepsilon'(T, f)$  установлено, что температура Бёрнса  $T_B$  (температура, ниже которой в СЭ-релаксоре появляются полярные области) составляет ~ 180°С, что более чем на 30°С превышает значения  $T_B$ для монокристаллического [6] и пленочного [7] образцов с близкими параметрами элементарной ячейки.

Для расчета величин показателей преломления обыкновенного  $(n_o)$  и необыкновенного  $(n_e)$  лучей и оптической анизотропии  $(\xi = n_o/n_e)$  пленки SBN-50 была использована описанная нами в [8] методика, основанная на анализе угловых зависимостей интенсивности зеркально отраженного от структуры пленка SBN-подложка зондирующего излучения *E*- и *H*-поляризаций (кривые зеркального отражения, K3O). Коэффициент отражения  $R(\vartheta)$  (где  $\vartheta$  — угол зеркального отражения) от прозрачной пленки (среда 2) на поглощающей подложке (среда 3) в воздушной среде (среда 1) записывается в виде

$$R(\vartheta) = \frac{r_{12}^2 + r_{23}^2 + 2r_{12}r_{23}\cos\varphi}{1 + r_{12}^2r_{23}^2 + 2r_{12}r_{23}\cos\varphi}, \quad \varphi = 2\psi + \alpha_{23} - \alpha_{12}.$$
 (1)

Здесь амплитуды отражения волны от границ раздела 1-2 и 2-3 представлены в виде  $r_{12} \exp(i\alpha_{12})$  и  $r_{23} \exp(i\alpha_{23})$  (значения действительной части амплитуд отражения приведены в [8]),  $\psi$  описывает изменение фазы волны на толщине пленки (далее  $\psi$ -фаза) и в случае анизотропного прозрачного материала пленки зависит от поляризации [8]

$$\psi^E = \frac{2\pi h}{\lambda} \sqrt{n_o^2 - \sin^2 \vartheta}, \quad \psi^H = \frac{2\pi h}{\lambda} \frac{n_o}{n_e} \sqrt{n_e^2 - \sin^2 \vartheta},$$
(2)

*h* — толщина пленки в единицах длины волны λ.

В нашем случае имеем три уточняемых параметра:  $n_o$ ,  $n_e$  и h, которые вместе с  $\vartheta$  определяют  $\psi$ -фазу. Из КЗО имеем минимум и максимум (особенности) на кривой Е-поляризации и два минимума и максимум на кривой Н-поляризации. Из непосредственных расчетов следует слабая зависимость сдвигов особенностей КЗО (1) от амплитуды отражения от границы раздела 2-3 (слабые изменения фазы отражения  $\alpha_{23}$  от подложки в (1)). Линейная зависимость *ψ*-фазы от толщины пленки позволяет утверждать, что отраженный сигнал (1) является периодическим по толщине пленки (с периодом  $\sim 150 - 160 \, \mathrm{nm}$ ). Предварительный выбор начального интервала толщины пленки сделан нами по скорости и времени напыления, он составил 1570-1600 nm. Экспериментальные КЗО Е- и Н-поляризации от гетероструктуры SBN-50(001)/Pt(111)/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> приведены на рис. 3. На вставке представлена взаимосвязь трех уточняемых параметров, которая определялась из минимума расхождения теоретических и экспериментальных особенностей (максимальное расхождение особенностей



**Рис. 3.** Экспериментальные зависимости  $R(\vartheta)$  для случаев *E*- и *H*-поляризации. На вставке — диапазоны изменения уточняемых параметров  $n_o$ ,  $n_e$ , h, при которых экстремумы на экспериментальных и теоретических кривых  $R(\vartheta)$  совпадают. При расчетах оптические константы Pt соответствуют данным работы [9]:  $n_3 = 2.26$ ,  $k_3 = 4.13$ . Область допустимых значений показателя преломления обыкновенного луча [6] показана горизонтальными линиями. Вертикальными линиями показаны границы, внутри которых следует ожидать толщину пленки 1583 < h < 1595 nm.

экспериментальных и теоретических кривых составляет  $\pm 0.4^{\circ}$ ). Видно, что значения показателей преломления и толщина пленки лежат в разумных пределах. На вставке к рис. З приведены значения показателей преломления, которые по величинам согласованы с данными для монокристаллов [6] (отмечены горизонтальными линиями). Полученные результаты сведены в таблицу.

Структурные и оптические константы монокристаллов и пленок SBN-x

x	a, Å	c,Å	c/a	n <sub>o</sub>	n <sub>e</sub>	$\xi = n_o/n_e$	$T_B$ , °C
0.25 [6]	12.49	3.984	0.3189	2.3144	2.2596	1.024	
0.5 [6]	12.47	3.945	0.3167	2.3123	2.2734	1.017	150
0.61 [10]	12.45	3.935	0.3159	2.31383	2.28499	1.0126	85
0.75 [6]	12.42	3.914	0.3149	2.3117	2.2987	1.005	54
SBN-50/Pt/Si[8]		3.945		2.30	2.26	1.017	152
SBN-50/Pt/Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	12.38	3.949	0.31898	2.31	2.22	1.040	180

Из таблицы видно, что в случае пленок SBN-50 диэлектрические и оптические характеристики сильно чувствительны к деформации элементарной ячейки. Качественно это можно объяснить, учитывая следующее. В работе [11] отмечается, что в случае монокристаллических образцов SBN-х с уменьшением соотношения Sr/Ba увеличивается ацентричность октаэдров NbO<sub>6</sub> (разность расстояний Nb-O до верхнего и нижнего атомов кислорода, образующих цепочку вдоль полярной оси), что и ответственно за увеличение квадратичной восприимчивости  $(d_{33})$ ,  $n_e$  и  $\Delta n = n_o - n_e$  (для  $\lambda = 0.53 \,\mu$ m). Согласно данным рентгеноструктурного анализа, в нашем случае для тонкопленочного образца SBN-50  $Pt(111)/Al_2O_3$  мы фиксируем увеличение параметра cпо сравнению со значением для монокристалла. Разумно предположить, что это привело к увеличению ацентричности октаэдров NbO<sub>6</sub> и, как следствие, к увеличению оптической анизотропии в материале, что мы и наблюдаем. В пользу правильности этого предположения свидетельствуют результаты для пленки SBN-50/Pt(111)/Si [8] и монокристалла SBN-50 [6] с близкими значениями величин c и  $\xi$  (см. таблицу). Аналогичные закономерности наблюдаются и для зависимости T<sub>B</sub>.

В заключение отметим следующее. В ТР Sr<sub>x</sub>Ba<sub>1-x</sub>Nb<sub>2</sub>O<sub>6</sub> [12] экспериментальные значения параметров элементарной ячейки от концентрации Sr зависят следующим образом:  $a = 1249.2 + 4.75x - 17.6x^2$ ,  $c = 401.55 - 11.70x - 2.41x^2$ , т.е. наблюдаются отклонения от закона Вегарда, что связано с вероятностным заполнением катионами Sr и Ва своих структурных позиций. Именно это, по мнению многих авторов, и ответственно за сильную чувствительность свойств TP SBN-*x* к технологии изготовления. Полученные же нами результаты свидетельность

ствуют о том, что в тонких пленках SBN-х могут формироваться новые фазовые состояния (нереализуемые в случае крупнокристаллических материалов) с иными свойствами. В частности, как видно из таблицы, в SBN-50/Pt(111)/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> наблюдаются величины c/a и  $\xi$ , нереализуемые в монокристаллических образцах.

Работа выполнена в рамках реализации госзадания ЮНЦ РАН на 2018 г. (проект № 01201354247) и гранта Президента РФ № МК-4100.2018.2.

## Список литературы

- Мухортов В.М., Юзюк Ю.И. Гетероструктуры на основе наноразмерных сегнетоэлектрических пленок: получение, свойства и применение. Изд-во Южного научного центра РАН, Ростов н/Д, 2008. 224 с.
- [2] Buixaderas E., Savinov M., Kempa M., Veljko S., Kamba S., Petzelt J., Pankrath R., Kappha S. // J. Phys.: Condens. Matter. 2005. V. 17. P. 653–666.
- [3] Борисов С.А., Окунева Н.М., Вахрушев С.Б., Набережнов А.А., Волк Т.Р., Филимонов А.В. // ФТТ. 2013. Т. 55. В. 2. С. 295–301.
- [4] Shvartsman V.V., Kleemann W., Łukasiewicz T., Dec J. // Phys. Rev. B. 2008.
   V. 77. P. 054105.
- [5] Толмачев Г.Н., Ковтун А.П., Захарченко И.Н., Алиев И.М., Павленко А.В., Резниченко Л.А., Вербенко И.А. // ФТТ. 2015. Т. 57. В. 10. С. 2050–2055.
- [6] Кузьминов Ю.С. Сегнетоэлектрические кристаллы для управления лазерным излучением. М.: Наука, 1982. 400 с.
- [7] Павленко А.В., Захарченко И.Н., Анохин А.С., Куприна Ю.А., Кисилева Л.И., Юзюк Ю.И. // ФТТ. 2017. Т. 59. В. 5. С. 888–891.
- [8] Ковтун А.П., Зинченко С.П., Павленко А.В., Толмачев Г.Н. // Письма в ЖТФ. 2016. Т. 42. В. 11. С. 48–55.
- [9] Rakic A.D., Djuris A.B., Elazar J.M., Majewski M.L. // Appl. Opt. 1988. V. 37.
   P. 5271–5283.
- [10] Kip D., Aulkemeyer S., Buse K., Mersh F., Pankrath R. // Phys. Status Solidi A. 1996. V. 154. P. K5–K7.
- [11] Черная Т.С., Максимов Б.А., Волк Т.Р., Ивлева Л.И., Симонов В.И. // ФТТ. 2000. Т. 42. В. 9. С. 1668–1672.
- [12] Podlpzhenov S., Graetsch H.A., Schneider J., Ulex M., Wöhlecke M., Betzler K. // Acta Cryst. B: Struct. Sci. 2006. V. 62. P. 960–965.